MÜHENDİSLER İÇİN YARIİLETKEN FİZİĞİ FIZ1951

Ders Adı	Kodu	Yerel Kredi	AKTS	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Laboratuar (saat/hafta)
Mühendisler için Yarıiletken Fiziği	FIZ1951	3	5	3	0	0

Ara Sınavlar		2	60
Final		1	40
	Grup 1		

T = 300K de yasak band genişliği 1.12 eV olan bir yarıiletkenin Fermi enerji seviyesinin iletkenlik bandının 0.22eV altında olması durumunda ısıl dengede elektron ve boşluk yoğunluklarını hesaplayınız.

$$(N_{\rm C} = 2.80 \times 10^{19} \, {\rm cm}^{-3} , N_{\rm V} = 1.04 \times 10^{19} \, {\rm cm}^{-3})$$

 $k_{\rm B} = 1.38 \times 10^{-23} \, {\rm J/K} , 1 {\rm eV} = 1.6 \times 10^{-19} \, {\rm J})$

SORU ÇÖZÜMÜ

 $n = 5.90 \times 10^{15} \text{ cm}^{-3}$

$$n = N_C \left(e^{-\frac{(E_C - E_F)}{k_B T}} \right) \qquad p = N_V \left(e^{-\frac{(E_F - E_V)}{k_B T}} \right)$$

$$n = 2.80 \times 10^{19} \left(e^{-\frac{(0.22)}{0.026}} \right) \qquad p = 1.04 \times 10^{19} \left(e^{-\frac{(1.12 - 0.22)}{0.026}} \right)$$

$$k_{\rm B}{
m T}=1{,}38{
m x}10^{-23}{
m x}300{
m K} \\ =4.14{
m x}10^{-21}{
m J} \\ k_{\rm B}{
m T}/1.6{
m x}10^{-19}=2.5875{
m x}10^{-2}{
m eV} \\ k_{\rm B}{
m T}=0.026{
m eV}$$

$$\begin{array}{c|c}
\hline
0.22 & eV & \downarrow \\
\hline
E_g = 1.12 & eV
\end{array}$$

 $p = 8.15 \times 10^3 \text{ cm}^{-3}$

2.40 V luk potansiyel fark 0.65 cm uzunluklu n tipi yarıiletkenin iki ucuna uygulanmıştır. Sürüklenme hızı $7.2 \times 10^3 \text{ cm/s}$ olduğuna göre elektronların mobilitesini hesaplayınız.

$$E = \frac{V}{d} = \frac{2.40}{0.65} = 3.69 \, V/cm$$

$$\vartheta = \mu_n E$$

$$\Rightarrow 7.2x10^3 = \mu_n 3.69$$

$$\Rightarrow \mu_n = 1950 \frac{cm^2}{V.s}$$

Donör ve akseptör taşıyıcı yoğunlukları tam eşit olan Germanyum yarıiletkeninin iletkenliğini 300 K için hesaplayınız.

$$\mu_n = 3900 \frac{cm^2}{V.s}, \quad \mu_p = 1900 \frac{cm^2}{V.s}, \quad n_i = 2.4x \cdot 10^{13} cm^{-3}$$

$$\sigma = q n_i \left(\mu_n + \mu_p \right)$$

$$= 1.6x10^{-19}x2.4x10^{13}(3900 + 1900)$$

=
$$0.022(\Omega cm)^{-1}$$

= $2.2(\Omega m)^{-1}$

Aşağıda donör ve akseptör taşıyıcı konsantrasyonları ve mobiliteleri verilen yarıiletkeninin iletkenliğini 300 K için hesaplayınız.

$$\mu_n = 0.45 \frac{m^2}{V.s}, \quad \mu_p = 0.35 \frac{m^2}{V.s}, \quad n = 2.5 \times 10^{18} m^{-3}, \quad p = 7.0 \times 10^{18} m^{-3}$$

$$\sigma = q(n\mu_n + p\mu_p)$$

$$= 1.6x10^{-19}x(2.5x10^{18}x0.45 + 7.0x10^{18}x0.35)$$

$$=0.18(\Omega m)^{-1}$$

30 K ve 300 K de saf silikon **elektriksel iletkenliğini**, (mobilite ve $N_{\rm C}$ nin sıcaklıkla değişmediğini, iletimin elektronlarla olduğunu kabul ederek) hesaplayınız.

$$N_C = 2.0 \times 10^{25} m^{-3}$$
, $\mu_n = 0.135 \frac{m^2}{V.s}$, $E_g = 1.11 \text{ eV}$, $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$, $1 \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{J}$

T=30*K* için

$$k_{\rm B} = 1.38 {\rm x} 10^{-23} \, J/K, \qquad 1 {\rm eV} = 1.00 \, {\rm$$

$$\sigma=1.9x10^{-88}(\Omega m)^{-1}$$
Çok küçük

$$\sigma = 1.9x10^{-88} (\Omega m)^{-1} \qquad \rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{1.9x10^{-88}} = 5x10^{87} (\Omega m)$$

Çok büyük, yani 30 K de yalıtkan

30 K ve 300 K de saf silisyumun **elektriksel iletkenliğini**, (mobilite ve N_c nin sıcaklıkla değişmediğini, iletimin elektronlarla olduğunu kabul ederek), hesaplayınız.

T=300K için

$$n = N_C \left(e^{-\frac{E_g}{2k_B T}} \right)$$

$$n = 2.0x10^{25}x \left(e^{-\frac{1.11x1.6x10^{-19}}{2x1.38x10^{-23}x300}} \right)$$

$$n = 2.0x10^{25}x(e^{-21.5}) = 2.0x10^{25}x4.61x10^{-10}$$

$$\Rightarrow n_i(300K) = 9.2x10^{15}m^{-3}$$

 $N_C = 2.0 \times 10^{25} m^{-3}$, $\mu_n = 0.135 \frac{m^2}{V.s}$, $E_g = 1.11 \, eV$, $k_B = 1.38 \times 10^{-23} \, J/K$, $1 \, eV = 1.6 \times 10^{-19} J$

$$\sigma = qn\mu_n$$
 veya $\sigma = en_i\mu_n$

$$\sigma = 1.6x10^{-19}x9.2x10^{15}x0.135$$

$$\sigma = 2.0x10^{-4}(\Omega m)^{-1}$$

$$\sigma = 2.0x10^{-4} (\Omega m)^{-1} \qquad \rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{2.0x10^{-4}} = 5x10^3 (\Omega m)$$

T=30K için bulunanlar

$$\sigma = 1.9x10^{-88} (\Omega m)^{-1}$$

$$\rho = 5x10^{87} (\Omega m)$$

Oda sıcaklığındaki iletkenlik değeri 30 K deki değerden çok büyük Oda sıcaklığındaki özdirenç değeri 30 K deki değerden çok küçük

 $N_d = 5.0 x 10^{22} m^{-3}$ donör atomlarıyla katkılandığında 300 K de silikonun **elektriksel iletkenliğini** (Mobilite ve $N_{\rm C}$ nin sıcaklıkla değişmediğini, iletimin elektronlarla olduğunu ve tüm donörler iyonize kabul ederek), hesaplayınız.

$$\sigma = qn\mu_n$$
 veya $\sigma = en\mu_n$

$$n = N_d$$

$$\sigma = 1.6x10^{-19}x5.0x10^{22}x0.135$$

$$\sigma = 1080(\Omega m)^{-1}$$

$$\rho = \frac{1}{\sigma} = \frac{1}{1080} = 9.23x10^{-4}\Omega m$$

Saf yarıiletken

$$T=30K$$
 için bulunanlar
 $\sigma = 1.9x10^{-88} (\Omega m)^{-1}$
 $\rho = 5x10^{87} (\Omega m)$

$$T=300K$$
 için bulunanlar $\sigma = 2.0x10^{-4} (\Omega m)^{-1}$ $\rho = 5x10^3 (\Omega m)$

Katkılı yarıiletken

$$T=300K$$
 için bulunanlar $\sigma = 1080 (\Omega m)^{-1}$ $\rho = 9.23x10^{-4} (\Omega m)$

300 K de saf ve katkılı durum için 3mmx2mmx2mm boyutlu silikon örneğin elektriksel direncini (Mobilite ve N_c nin sıcaklıkla değişmediğini, iletimin elektronlarla olduğunu kabul ederek) hesaplayınız.

T=300K için

$$R = \rho \frac{L}{A} \Rightarrow \qquad R = \frac{1}{\sigma} \frac{L}{A}$$

$$R_{saf} = \frac{1}{2.0x10^{-4}} \frac{3x10^{-3}}{2x10^{-3}x2x10^{-3}} \qquad R = 3.75x10^{6} \ \Omega$$

$$R = 3.75 \times 10^6 \ \Omega$$

$$U = 2 \text{ mm}$$

$$U = 2 \text{ mm}$$

$$A : kesit alani$$

$$Chm$$

$$Chm$$

$$Chm$$

$$Chm$$

$$R_{katkılı} = \frac{1}{1080} \frac{3x10^{-3}}{2x10^{-3}x2x10^{-3}} \qquad R = 0.694 \ \Omega$$

$$R=0.694~\Omega$$

 $R_{\text{katkılı}} \ll R_{\text{saf}}$ saf yarıiletkenlerin niye katkılandığını gösteren somut değerler.

Çinkonun (Zn) Fermi enerji seviyesi 9.4 eV tur.

- a) Serbest elektron yoğunluğunu,
- b) Fermi hızlarını,
- c) Valans (Değerlik) elektron sayısını, hesaplayınız.

a)
$$E_F = \frac{h^2}{8m_e} \left(\frac{3n}{\pi}\right)^{2/3} \Rightarrow$$

$$9.4x1.6x10^{-19} = \frac{(6.63x10^{-34})^2}{8x9.1x10^{-31}} \left(\frac{3n}{\pi}\right)^{2/3} \Rightarrow$$

$$n = 1.31x10^{29} \, m^{-3}$$

$$h = 6.63x10^{-34}J.s,$$

 $1eV = 1.6x10^{-19}J,$
 $m_e = 9.1x10^{-31}kg$

Çinkonun (Zn) Fermi enerji seviyesi 9.4 eV tur.

- a) Serbest elektron yoğunluğunu,
- b) Fermi hızlarını,
- c) Valans (Değerlik) elektron sayısını, hesaplayınız.

b)
$$\vartheta_F = \left(\frac{2E_F}{m_e}\right)^{1/2} \Rightarrow$$

$$\vartheta_F = \left(\frac{2x9.4x1.6x10^{-19}}{9.1x10^{-31}}\right)^{1/2} \Rightarrow$$

$$\vartheta_F = 1.8x10^6 m/s$$

$$h = 6.63x10^{-34}J.s,$$

 $1eV = 1.6x10^{-19}J,$
 $m_e = 9.1x10^{-31}kg$

Çinkonun (Zn) Fermi enerji seviyesi 9.4 eV tur.

- a) Serbest elektron yoğunluğunu,
- b) Fermi hızlarını,
- c) Atom başına valans (Değerlik) elektron sayısını, hesaplayınız.

c)

1 molün hacmi
$$V = \frac{m_{Zn}}{\rho_{Zn}} \Rightarrow$$

$$V = \frac{65.38}{7.1 \times 10^6} \Rightarrow 9.2 \times 10^{-6} m^3$$

$$1 m^3 te$$

9.2 $x 10^{-6} m^3$

$$1.31x10^{29}$$
 değerlik elektron varsa x $6.02x10^{23}$ değerlik elektron içerir

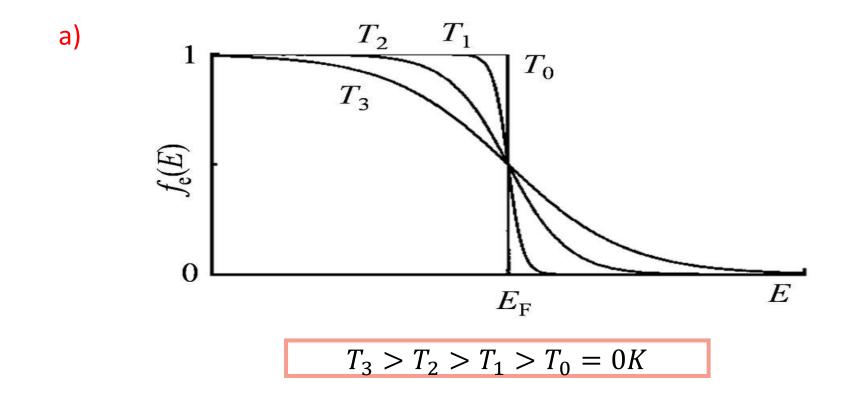
$$x \approx 2$$

$$h = 6.63x10^{-34}J.s,$$

 $1eV = 1.6x10^{-19}J,$
 $m_e = 9.1x10^{-31}kg$
 $m_{Zn} = 65.38g/mol$
 $\rho_{Zn} = 7.1g/cm^3$

Elektronları Fermi Dirac istatistiğine uyan malzemenin Fermi enerji seviyesi 6.25 eV tur

- a) T = 0K ve T > 0 K için Fermi-Dirac fonksiyonunun enerjiye göre değişimini kabaca çiziniz,
- b) E_F nin sıcaklıkla değişmediğini varsayarak, 950 K de 6.5 eV enerji seviyesinde elektron bulunma olasılığını hesaplayınız.,
- c) Fermi seviyesinin 0.3 eV altında elektron bulunmama ihtimalinin 1% olacağı sıcaklığı hesaplayınız.



Elektronları Fermi Dirac istatistiğine uyan malzemenin Fermi enerji seviyesi 6.25 eV tur

- a) T = 0K ve T > 0 K için Fermi-Dirac fonksiyonunun enerjiye göre değişimini kabaca çiziniz,
- b) E_F nin sıcaklıkla değişmediğini varsayarak, 950 K de 6.5 eV enerji seviyesinde elektron bulunma olasılığını hesaplayınız.,
- c) Fermi seviyesinin 0.3 eV altında elektron bulunmama ihtimalinin 1% olacağı sıcaklığı hesaplayınız.

b)
$$f(E,T) = \frac{1}{1 + \exp\frac{(E - E_F)}{k_B T}} \quad T \text{ sicakliğinda E enerjili seviyede elektron} \\ bulunma ihtimali \\ f(E,T) = \frac{1}{1 + \exp\frac{(6.5 - 6.25)}{1,38 \times 10^{-23} \times 950}} \quad \begin{bmatrix} k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K, } 1 \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} \\ k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K, } 1 \text{eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{ J} \\ k_B = 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K, } 2 \text{eV} = 1.31 \times 10^{-23} \text{ J/K } \times 200 \text{ M} \\ = 1311 \times 10^{-23} \text{ J/K } \times 200 \text{ J/K} \\ = 1311 \times 10^{-23} \text{ J/K } \times 200 \text{ J/K} \\ = 0.0819 \text{ eV} \end{bmatrix}$$

$$f(E,T) = 0.045$$

$$f(E,T) = \%4.5$$

Elektronları Fermi Dirac istatistiğine uyan malzemenin Fermi enerji seviyesi 6.25 eV tur

- a) T = 0K ve T > 0 K için Fermi-Dirac fonksiyonunun enerjiye göre değişimini kabaca çiziniz,
- b) E_F nin sıcaklıkla değişmediğini varsayarak, 950 K de 6.5 eV enerji seviyesinde elektron bulunma olasılığını hesaplayınız.,
- c) Fermi seviyesinin 0.3 eV altında elektron bulunmama ihtimalinin 1% olacağı sıcaklığı hesaplayınız.

c)
$$f_p(E,T) = \frac{1}{1 + \exp\frac{(E_F - E)}{k_B T}}$$
 T sıcaklığında E enerjili seviyede elektron bulunmama ihtimali

$$(E_F - E) = 0.3eV \implies 0.01 = \frac{1}{1 + \exp\frac{(0.3)}{k_B T}} \implies 0.01 + 0.01 \exp\frac{(0.3)}{k_B T} = 1$$

$$0.01 + 0.01 \exp \frac{(0.3)}{k_B T} = 3$$

$$E_c$$
0.3 eV E_f

$$\Rightarrow$$
 0.01 exp $\frac{(0.3)}{k_B T} = 0.99 \Rightarrow \exp\frac{(0.3)}{k_B T} = \frac{0.99}{0.01} = 99$

$$\Rightarrow \frac{(0.3 \text{ eV})}{k_B T} = ln99 \text{ her iki tarafın } ln' \text{i alındı}$$

$$k_B T = \frac{(0.3 \text{ eV})}{ln99} = \frac{(0.3 \text{ eV})}{4.595} = 0.0653 \text{ eV} \implies T = \frac{0.0653 \times 1.6 \times 10^{-19} \text{J}}{1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}^{\circ}} = 757 \text{ K}^{\circ} \implies T = 757 \text{K}^{\circ}$$

Silikon örnekte T=355 K de iletkenlik bandındaki elektron yoğunluğu $2.95x10^{16}cm^{-3}$ tür.

- a) İletkenlik ve valans bandındaki efektif/etkin durum yoğunluğunu bulunuz.
- b) Asal (saf) taşıyıcı yoğunluğunu bulunuz.
- c) Yarıiletkenin iletkenlik tipini bulunuz. (*n* veya *p*)
- d) $E_C E_F = ?$ $(m_e^* = m_n^* = 1.08m_0 \text{ ve } m_h^* = m_p^* = 0.56m_0, m_0 = 9.1x10^{-31} \text{kg}, k_\text{B} = 1.38x10^{-23} J/K, h = 6.63x10^{-34} J.s., 1 \text{eV} = 1.6x10^{-19} \text{J})$

a)
$$N_C = 2\left(\frac{2\pi m_n^* k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \Rightarrow N_C = 2\left(\frac{2\pi x 1.08 x 9.1 x 10^{-31} x 1.38 x 10^{-23} x 355}{(6.63 x 10^{-34})^2}\right)^{3/2}$$

$$N_C = 36 x 10^{24} m^{-3}$$

1m =
$$10^2$$
 cm \Rightarrow $N_C = 36x10^{24} (10^2 cm)^{-3} = 36x10^{24}10^{-6} cm^{-3}$

$$N_C = 36x10^{18} cm^{-3}$$

Silisyum örnekte T=355 K de iletkenlik bandındaki elektron yoğunluğu $2.95x10^{16}cm^{-3}$ tür.

- a) İletkenlik ve valans bandındaki efektif/etkin durum yoğunluğunu bulunuz.
- b) Asal (saf) taşıyıcı yoğunluğunu bulunuz.
- c) Yarıiletkenin iletkenlik tipini bulunuz. (*n* veya *p*)
- d) $E_C E_F = ?$

$$(m_e^* = m_n^* = 1.08m_0 \text{ ve } m_h^* = m_p^* = 0.56m_0, m_0 = 9.1x10^{-31}\text{kg}, k_\text{B} = 1.38x10^{-23}J/K, h = 6.63x10^{-34}J.s$$
, 1eV = $1.6x10^{-19}$ J)

a)
$$N_V = 2\left(\frac{2\pi m_p^* k_B T}{h^2}\right)^{3/2} \Rightarrow N_V = 2\left(\frac{2\pi x 0.56 x 9.1 x 10^{-31} x 1.38 x 10^{-23} x 355}{(6.63 x 10^{-34})^2}\right)^{3/2}$$

$$N_V \approx 14x10^{24} m^{-3}$$

1m =
$$10^2$$
 cm \Rightarrow $N_V \approx 14x10^{24} (10^2 cm)^{-3} = 14x10^{24} 10^{-6} cm^{-3}$

$$N_V \approx 14x10^{18} cm^{-3}$$

Silisyum örnekte T=355 K de iletkenlik bandındaki elektron yoğunluğu $2.95x10^{16}cm^{-3}$ tür.

- a) İletkenlik ve valans bandındaki etkin durum yoğunluğunu bulunuz.
- b) Asal (saf) taşıyıcı yoğunluğunu bulunuz.
- c) Yarıiletkenin iletkenlik tipini bulunuz. (*n* veya *p*)
- d) $E_C E_F = ?$ $(m_e^* = m_n^* = 1.08 m_0 \text{ ve } m_h^* = m_p^* = 0.56 m_0, m_0 = 9.1 \times 10^{-31} \text{kg}, k_\text{B} = 1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}, h = 6.63 \times 10^{-34} \text{J. s., 1eV} = 1.6 \times 10^{-19} \text{J})$ Silikon için $E_\text{a} = 1.12 \text{eV}$

b)
$$n_i^2 = N_V N_C exp\left(-\frac{E_g}{k_B T}\right) \Rightarrow n_i^2 = 14x 10^{18} x 36x 10^{18} exp\left(-\frac{1.12 eV x 1.6x 10^{-19} J/eV}{1.38x 10^{-23} x 355}\right) \Rightarrow n_i^2 \approx 2.5x 10^{11} cm^{-3} @355K$$

Silisyum örnekte T=355 K de iletkenlik bandındaki elektron yoğunluğu $n=2.95x10^{16}cm^{-3}$ tür.

- a) İletkenlik ve valans bandındaki efektif/etkin durum yoğunluğunu bulunuz.
- b) Asal (saf) taşıyıcı yoğunluğunu bulunuz.
- c) Yarıiletkenin iletkenlik tipini bulunuz. (n/p)
- d) $E_C E_F = ?$

$$(m_e^* = m_n^* = 1.08m_0 \text{ ve } m_h^* = m_p^* = 0.56m_0, m_0 = 9.1x10^{-31}\text{kg}, k_\text{B} = 1.38x10^{-23}J/K, h = 6.63x10^{-34}J.s$$
, 1eV = $1.6x10^{-19}$ J)

c)
$$n_i^2 = np \Rightarrow p = \frac{n_i^2}{n} \Rightarrow \frac{(2.5x10^{11})^2}{2.95x10^{16}}$$

$$p \approx 2.1x10^6 cm^{-3}$$

$$n = 2.95x10^{16} > p \approx 2.1x10^6$$

dolayısıyla

n tipi

Silisyum örnekte T=355 K de iletkenlik bandındaki elektron yoğunluğu $2.95x10^{16}cm^{-3}$ tür.

- a) İletkenlik ve valans bandındaki etkin durum yoğunluğunu bulunuz.
- b) Asal (saf) taşıyıcı yoğunluğunu bulunuz.
- c) Yarıiletkenin iletkenlik tipini bulunuz. (*n* veya *p*)
- d) $E_C E_F = ?$

$$(m_e^* = m_n^* = 1.08m_0 \text{ ve } m_h^* = m_p^* = 0.56m_0, m_0 = 9.1 \text{x} 10^{-31} \text{kg}, k_\text{B} = 1.38 \text{x} 10^{-23} J/K, h = 6.63 \text{x} 10^{-34} J. \text{s}, \text{1eV} = 1.6 \text{x} 10^{-19} \text{J})$$

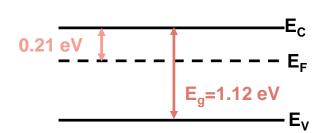
d)
$$n = N_C \left(e^{-\frac{(E_C - E_F)}{k_B T}} \right) \Rightarrow E_C - E_F = (k_B T) ln \frac{N_C}{n}$$

$$E_C - E_F = (1.38x10^{-23}x355)ln \frac{36x10^{18}}{2.95x10^{16}}$$

$$E_C - E_F = 3482 \times 10^{-23} J$$

$$E_C - E_F = \frac{3482 \times 10^{-23} J}{1.6 \times 10^{-19} J/\text{eV}}$$

$$E_C - E_F \approx 0.21 \text{ eV}$$



Yasak band genişliği 1.43 eV olan GaAs yarıiletkeninin sıcaklığı 300K den 800 K e getirildiğinde Fermi enerjisi ne kadar değişir? ($\frac{m_p^*}{m_n^*}=6$)

$$E_F = \frac{E_g}{2} + \frac{3}{4}(k_B T) ln \frac{m_p^*}{m_n^*} \qquad E_F = \frac{E_g}{2} + \Delta E_T \qquad \Delta E_T = \frac{3}{4}(k_B T) ln \frac{m_p^*}{m_n^*}$$

$$\Delta E_T = \frac{3}{4} (k_B T) ln \frac{m_p^*}{m_n^*}$$

$$\Delta E_{T=300K} = \frac{3}{4} \left(\frac{1.38 \times 10^{-23} \times 300}{1.6 \times 10^{-19} J/eV} \right) ln6 = 0.0347 \ eV$$

$$\Delta E_{T=800K} = \frac{3}{4} \left(\frac{1.38 \times 10^{-23} \times 800}{1.6 \times 10^{-19} J/eV} \right) ln6 = 0.0927 \ eV$$

$$\Delta E_{T=800K} - \Delta E_{T=300K} = 0.058eV$$

300K de silisyumun $N_D = 10^{16} cm^{-3}$, $N_A = 0$, $n_i = 1.5 \times 10^{10} cm^{-3}$ ise

- a) Çoğunluk yük taşıyıcısı sayısını,
- b) Azınlık yük taşıyıcısı sayısını, bulunuz.

$$n = \frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_A - N_D}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$\frac{N_D - N_A}{2} + \sqrt{\left(\frac{N_A - N_D}{2}\right)^2 + n_i^2}$$

$$n = \frac{10^{16} - 0}{2} + \sqrt{\left(\frac{0 - 10^{16}}{2}\right)^2 + (1.5x10^{10})^2} \approx 10^{16}cm^{-3}$$

$$n_i^2 = np \Rightarrow p = \frac{n_i^2}{n} = \frac{(1.5x10^{10})^2}{10^{16}}$$

$$p \approx 2.25 \times 10^4 cm^{-3}$$

Katkı yoğunluğu $N_D(\mathbf{x}) = 10^{17} \exp\left(\frac{x}{100nm}\right) cm^{-3}$ ifadesine göre değişen n tipi silisyum, 300K de dengededir. Silisyumdaki difüzyon ve sürüklenme akım yoğunluklarının aynı olması için uygulanması gereken E (elektrik alan) ne olmalıdır?

$$J_{toplam} = nq\mu_n E + qD_n \frac{dn}{dx} = 0 \quad \Rightarrow$$

$$nq\mu_n E = -qD_n \frac{dn}{dx}$$

$$D_n = \mu_n \frac{kT}{q} \Rightarrow n\mu_n E = -\mu_n \frac{kT}{q} \frac{dn}{dx}$$

$$E = -\frac{1}{n} \frac{kT}{q} \frac{dn}{dx} \qquad n \approx N_D$$

$$E = -\frac{1}{10^{17} \exp(\frac{x}{100nm})} \frac{kT}{q} \frac{d}{dx} (10^{17} \exp(\frac{x}{100nm}))$$

Katkı yoğunluğu $N_D(\mathbf{x}) = 10^{17} \exp\left(\frac{x}{100nm}\right) cm^{-3}$ ifadesine göre değişen n tipi silisyum 300K de dengededir. Silisyumdaki difüzyon ve sürüklenme akım yoğunluklarının aynı olması için uygulanması gereken E (elektrik alan) ne olmalıdır?

$$E = -\frac{1}{10^{17} \exp(\frac{x}{100nm})} \frac{kT}{q} \frac{d}{dx} (10^{17} \exp(\frac{x}{100nm}))$$

$$E = -\frac{1}{10^{17} \exp(\frac{x}{100nm})} \frac{1.38x10^{-23}x300}{1.6x10^{-19}} \frac{1}{100nm} (10^{17} \exp(\frac{x}{100nm}))$$

$$E = -\frac{1.38x10^{-23}x300}{1.6x10^{-19}} \frac{1}{100nm}$$

$$E = -\frac{0.026}{100x10^{-9}} \qquad E = -2.6x10^5 V/m$$

n-tipi silisyumda(N_D = 10^{17} cm⁻³) içindeki boşluk yoğunluğu x = 0 ile x = 1 mm arasında doğrusal olarak 10^{14} cm⁻³'ten 10^{13} cm⁻³'e azalır. Hol (Delik) difüzyon akımı yoğunluğunu hesaplayın. (μ_p = 317 cm²/V.s)

Boşluk(hole)difüzyon akımyoğunluğu
$$\Rightarrow J_p = -qD_p \frac{dp}{dx}$$

T=300 K de Termik Voltaj,
$$V_t = \frac{kT}{q} = 0.0259 V$$
 $D_p = \mu_p V_t = 317 \times 0.0259 \Rightarrow D_p = 8.2 \ cm^2/s$

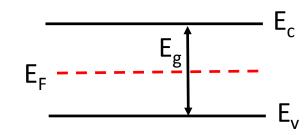
Boşluk(hole) difüzyon akımı,
$$\Rightarrow J_p = -1.6x10^{-19}x8.2x \frac{10^{14} - 10^{13}}{10^{-1} - 0}$$

Boşluk(hole) difüzyon akımı, $\Rightarrow J_p = -1.18 \, A/cm^2$

Fermi Dirac olasılık dağılımını kullanarak 10^{21} atomu olan bir yarıiletken ($E_g = 1.1 \, eV$) ve bir yalıtkanda $(E_g = 5eV)$ serbest elektron sayılarını 300K de hesaplayınız.

$$E_F = \frac{E_g}{2} = 0.55 \ eV$$
$$E = E_C$$

$$E_F = \frac{E_g}{2} = 0.55 \ eV$$
 $E = E_C$
 $f(E,T) = \frac{1}{1 + \exp{\frac{(E - E_F)}{k_B T}}}$
300 K de $k_B T \equiv 0.026 \ eV$



$$E - E_F = E_g - E_F = 1.1 - 0.55 = 0.55$$
eV

$$f(E,T) = \frac{1}{1 + \exp\frac{(0.55)}{0.026}} \cong \frac{1}{e^{21}} \cong 10^{-9} \to = 1/10^9$$

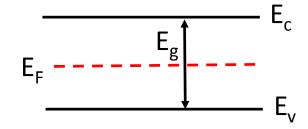
10⁹ atomdan 1 elektron serbest olur $x = 10^{12}$ serbest elektron $x = 10^{12}$ serbest elektron

Fermi Dirac olasılık dağılımını kullanarak 10^{21} atomu olan bir yarıiletken ($E_g = 1.1 \, eV$) ve bir yalıtkanda ($E_g = 5 \, eV$) serbest elektron sayılarını 300K de hesaplayınız.

$$f(E,T) = \frac{1}{1 + \exp\frac{(E - E_F)}{k_B T}}$$

$$E - E_F = E_g - E_F = 5 - 2.5 = 2.5 \text{eV}$$

$$f(E,T) = \frac{1}{1 + \exp\frac{(2.5)}{0.026}} \cong \frac{1}{e^{96}} \cong 10^{-42} = 1/10^{42}$$



 10^{42} atomdan 1 elektron serbest olur 10^{21} atomdan x elektron serbest olur

$$x = 10^{-21} = 0$$
 elektron

Yani hiç serbest elektron oluşmaz

Bakır (Cu) için

- a) Fermi enerjisini,
- b) Fermi seviyesindeki elektronların ortalama hızını (θ_F) , bulunuz.

$$n = \frac{N}{V}$$

N: tüm elektronların saysısı

n: E ile E+dE arasındaki birim hacimdeki elektron sayısı

$$h = 6.63x10^{-34}J.s,$$

 $1eV = 1.6x10^{-19}J,$
 $m_e = 9.1x10^{-31}kg$
 $m_{Cu} = 63.5 g/mol$
 $d_{Cu} = 8.96g/cm^3$

$$n = c \int_0^{E_F} E^{1/2} dE = \frac{8\sqrt{2}\pi m^{3/2}}{h^3} \int_0^{E_F} E^{1/2} dE = \frac{8\sqrt{2}}{h^3} \pi m^{3/2} \frac{2}{3} E_F^{3/2}$$

$$E_F = \frac{h^2}{8m} \left(\frac{3}{\pi}n\right)^{2/3}$$

$$V = \frac{m}{d} = \frac{63.5}{8.96} = 7.087 \text{ cm}^3 \text{ de } 6.02x10^{23} \text{Avagadro sayısı kadar atom}$$

$$1 cm^3$$

$$x = 0.85x10^{29}$$
 elektron/ m^3

Bakır (Cu) için

- a) Fermi enerjisini,
- b) Fermi seviyesindeki elektronların ortalama hızını (θ_F), bulunuz.

$$h = 6.63x10^{-34}J.s,$$

 $1eV = 1.6x10^{-19}J,$
 $m_e = 9.1x10^{-31}kg$
 $m_{Cu} = 63.5 g/mol$
 $d_{Cu} = 8.96g/cm^3$

$$E_F = \frac{(6.63x10^{-34})^2}{8(9.1x10^{-31})} \left(\frac{3}{\pi} \frac{0.85x10^{29}}{0.85x10^{29}}\right)^{\frac{2}{3}} x \left(\frac{1}{1.6x10^{-19}J/eV}\right)$$

$$E_F \cong 7eV$$

Bakır (Cu) için

- a) Fermi enerjisini,
- b) Fermi seviyesindeki elektronların ortalama hızını (θ_F) , bulunuz.

b)

$$\vartheta_F = \sqrt{\frac{2E_F}{m}}$$

$$\vartheta_F = \sqrt{\frac{2x7x1.6x10^{-19}}{9.1x10^{-31}}}$$

$$\vartheta_F \cong 1.6x10^6 \ m/s$$

$$h = 6.63x10^{-34}J.s,$$

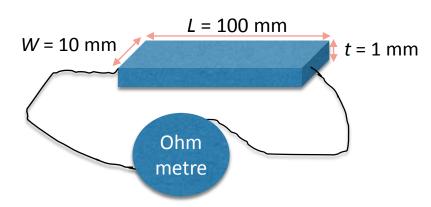
 $1eV = 1.6x10^{-19}J,$
 $m_e = 9.1x10^{-31}kg$
 $m_{Cu} = 63.5 g/mol$
 $d_{Cu} = 8.96g/cm^3$

100 mm uzunluklu, 10 mm genişlikli ve 1 mm kalınlıklı silikon, $N_{\rm D}=10^{17}\,{\rm cm}^{-3}$ arsenik ile katkılanmıştır. Örneğin iki ucu arasındaki tabaka direncini bulunuz. $\mu=727cm^2/Vs$

Silikonun özdirenci:
$$\frac{1}{\sigma} = \rho = \frac{1}{eN_D\mu_n} = \frac{1}{1.6x10^{-19}x10^{17}x727} = 0.086 \ \Omega cm$$

$$A = Wt$$

$$R = \rho \frac{L}{Wt} \Rightarrow R = 0.086x \frac{10}{1x0.1} \Rightarrow R = 8.6 \text{ ohm}$$



Silisyumun Hall katsayısı 100 K ile 400 K arasında –7.35 × 10^{-5} m³ C⁻¹ olarak bulunmuştur. Yarıiletkenin tipini belirleyin. İletkenlik 200 (Ω m)⁻¹ olarak verilirse yük taşıyıcı yoğunluğu ve mobilitesini hesaplayın.

Hall katsayısı negatif, dolayısıyla n-tipi

$$\sigma = 200 (\Omega m)^{-1}$$

$$R_H = -7.35x10^{-5} m^3/C$$

$$R_H = -\frac{1}{ne} \Rightarrow n = -\frac{1}{R_H e}$$

$$n = -\frac{1}{(-7.35x10^{-5})(1.6x10^{-19})}$$

$$n = 8.455x10^{22}m^{-3}$$

Silisyumun Hall katsayısı 100 K ile 400 K arasında –7.35 × 10^{-5} m³ C $^{-1}$ olarak bulunmuştur. Yarıiletkenin doğasını belirleyin. İletkenlik 200 (Ω m) $^{-1}$ olarak verilirse yük taşıyıcı yoğunluğu ve mobilitesini hesaplayın.

$$\sigma = 200 (\Omega m)^{-1}$$

$$\sigma = ne\mu_e \quad \Rightarrow \quad \mu_e = \frac{\sigma}{ne}$$

$$\mu_e = \frac{200}{(8.455 \times 10^{22})(1.6 \times 10^{-19})}$$

$$\mu_e = 0.0147 \text{ m}^2/\text{Vs}$$